BEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

の 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 230091

@Int_Cl_4

識別記号

广内整理番号

43公開 昭和62年(1987)10月8日

H 05 K 3/46 23/12 H 01 L

E-7342-5F N-7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

配線板の製造法 の発明の名称

> 頭 昭61-73842 创特

日数 頤 昭61(1986)3月31日

下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下館研究 砂発 明 明 成 者 H 木 下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下館研究 樹 砂発 明 者 福 宮 直 所内 下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下館研究 良 明 砂発 明 老 坪 松 所内 下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下舘工場 拓 也 明 岡 ②発 者 ٠.

日立化成工業株式会社 ①出 願 人

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

の代 理 人 弁理士 窟 瀬 章

1. 発明の名称

配線板の製造法

- 2. 停許請求の顛囲
 - 1. 次の工程を含むことを特徴とする配謝板の 製造法。
 - A、保持着板上に金銭値を形成する。
 - B. 金属圏上に金銭圏のエッテング後に対し て耐酸性のある金属の製面部配線パターン を形成する。
 - C. 表面部配線パターン上に、耐熱性価脂層、 成圧下の移腹形成法による海峡配線層を順 次必要用形成し多層品なとする。
 - D. 保持会板を剝離し得られる多層階板と多 樹苗板の耐熱性樹脂暦一樽膜配線層より配 る多所相違即に厳して他の配謝板基礎と杭 商一体化するか、耐熱性樹脂層一得良能級 層の多層構造部に面して他の配線板差板を 横暦一体化した依保狩劫板を剥削する。
 - B. 必要な回路形成加工を行う。

3 発明の辞細な説明

(薩梁上の利用分野)

本類明は配線板、特にチップオンポード化に 強した高密度配線板の設定法に関するものであ る。

(従来の技術)

LSIチップの商集材化、高速化に伴ない配 級臣にも西密度配額や世話電率化等の要求が強 く以われている。特に坡近ではチップ~チップ 間の配測長を短点する目的で採のチップを直接 **格根に形成するテップオンボード化が望まれて** いる。安価で、最産性の高いプラステックス製 てのチップオンポード化に減した配線板の製造 法としては、従来より延續、接地周哥をあらか じめ形成した銅銀板層板上に信号配級の高金俊 化、高速化を目的にポリイミド樹脂による絶縁 材と其空無層法等による網を主体とする神峡化 級閥を順次ピルトアップしていく製造法が資討 されてきた。

(発明が解決しようとする問題点)

BEST AVAILABLE COPY

特開昭62-230091 (2)

しかし銀銀機階板上に削減した海路配殻層を 形成する際次の開額点がある。

代表的な銅銭検絡をであるガラス布ーエボキン基板や、ガラス布ーボリイミド高板ではガラス布に吸着している水分のために、真空蒸溜やスパッタ等で必要となる真空下(被圧下)では水分がガス化し、ガラス布~倒脂界面で剥離場像が生じていた。そのため実用上の剝張設層板を真空プロセスに用いることは困難となっていた。

本発明は、LSIテップを直接移収し、信号配線の高密度化、高速化を図り、なおかつ網段 機関板の使用を可能とし従って安価で、量産性 の高い高密度配額板の製造法を提供するもので ある。

(問題点を辨決するための手段)

以下凶過に基いて本発明の一奥施例について 観明する。

第1 図において保持基礎 1 に利縮可能なよう に観気めっき、無電解めっき、真空抵抗加熱、

又はBステージポリイミドフィルムをタミネー ト後硬化することにより第3四5に示すように 全面にポリイミド暦等の耐熱性樹脂層を形成す る。次に所望部分にレジストパターン(凶示せ すりを形成してウエットエッテングする方法。 又はレジストパターン(図示せず)を形成して プラズマエッテングあるいはスパッタエッテン グする方法又はレーザによる方法で绑4凶6に 京すようなパイアホールを形成する。次に第5 図フに示すような薄似配頭層を形成する。形成 送としては(I)ポリイミド順表面およびパイアホ ール内部に電子ピーム蒸着法、スパッタ法等に より配線金質を堆積し、その後配線となる箇所 化レジストパターンを設けて不要な金鷹をエッ テングする方供あるいは②ポリイミド勝袋面お よびパイアホール内間に電子ビーム熱油伝。ス パック法等により配撥金縄を推復し、その役配 ・顔とならない関所にレジストパターンを殴けて 無難解めっき又は難気めっきで配譲金属を厚付 けした後レジストを剥離して不要部分の金属を

電子ピーム滋者、スパック伝あるいはこれらの 組み付わせにより銅牌2を形成する。保持番板 1としては妖、鋏台金、アルミ、アルミ台会、 セラミックス等が使用される。次に朔帰2の表 面に侭光性レジストフィルムをラミネートする 方法又は液状の膨光性レジストを食布役免染す ること等によりレジスト暦を形成し、蘇光規律 することにより第2凶るのようなレジストパタ ーンを形成する。ついで銅屑2のエッチングに 対し耐趣性心ある会めっきで厳終的に表面部の パターンとなる配樹パターン4を形成する。こ の既金めっき上にニッケルめっきあるいは命め っき上にニッケルめっき後剝めっきを行なって もよい。これらのめっきは鉱気めっき、無道群 めっきのいずれでもよい。 袋曲部配触パターン の金銭は網暦2の代りにアルミニウム、ニッグ ル等他の金銭を使用した場合でも、この金属滑 のエッチング液に射数性のあるものであれば良 い。そしてレジストパターン4を剝離したのち。 液状のポリイミド側脂を適布後、硬化する方法

エッチングする方法、あるいは③ポリイミド他 投歯に配納とならない関所にレジストパターン を設けた後望子ピーム蒸惰法、スパッタ法が り配験金銭を集徴し、その後レジストを助婚により するリフトオフ級がある。このような以近に下て では、カースの配砂金銭を用される配砂金銭を用される配砂金銭を用される配砂金銭を用される配砂金銭を がましくは今であるが、クロム、ニックル、会 などと併用してもかまわない。この後第3回に でする形化機造とした後保持基板1を設めて がでする所化機造とした後保持基板1でに がである。この片面網路ボリイミド多階を 板8な保持基板1の両側に同時に形成してもよい。

又、ポリイミド街順橋一薄線配納僧より収る 多層構造の形成はポリイミド層を形成した後パ ターンが錦出するようポリイミドを機械的、物 埋的、化学的化平単化し、さらにこの表面に所 望の金質パターンを形成してポリイミド順形成、

BEST'AVAILABLE COPY

特開昭62-230091(3)

平塩化を必要値取換り返した後保持基礎を除去 する方法であってもよい。

その後頭箔がリイミド多層鉄板 8 をブリブレグタを介して、電点間、接地間をあらかじめ形成した回路形成所み到地積積板 1 0 とぶ 8 図のように配むし、加熱加圧することにより初層体を得る。到途根層板 1 0 の回路は、片面調箔がリイミド多層機械 8 に接する面のものを少なくともあらかじめ形成しておけば良い。ブリブレグタにはガラス布、ケブラー布、クオーン布にポリエステル倒脂、エボキン倒脂、ポリイミド倒脂を含浸させ、8 ステーシの状態まで硬化させたものを使用することができる。

また回路形成份み銅扱り傾居被 1 0 には前述したブリブレグタの材料を用いた積層板。あるいはメタルエア網設積層板でもよい。この映メタルの材質としては剝、アルミ、ニッケル一鉄合金、またはこれらをクラッド化したものであってもよい。セタミックス垂板、ほうろう垂板等の無機質過极でも良い。

印刷配線板が製造可能となる。すなわち其空ブロセス工程で用いる材料が金属、セラミックス
耐熱性倒脂だけであることが可能でガス放出の
耐熱がなく群機配制度が形成でき、それを保持
がなく群機配制度が形成を投資一体化
した後は、鉤張機層板を加工して初られる印刷
をした後の適常の製造法、つまりドリル等によめ
スルーホール穴あけ、無難関かっき、ウェット
エッチング等で容易にチップオンボード化に過
し、発明の効果)

本発明の卍縁板の製造法においては次の効果 を達成することができる。

- (1) 薄膜配額塔をガス放出のない材料のみで製造することが出来、その後舗没模層板を加工したペース新板と積低化することにより、生殖性が高く、安価に高密度印刷配限板を製造することができる。
- (2) ペース病板(他の配線板器板)と検燈化す

保持基板1の剥削は、片面均能ポリイミド多 耐板 8 と射張相周版 1 0 との積層一体化級に行 っても良い。そして黒9凶に示すように必要な **始所にドリル等でスルーホール11を形成しい** 鮮電解的っきまたは無電解めっきと質気めっき の併由でスルーホール内またはスルーホール内 と排刷体表面に前めっき層を形成した後、段度 体表面およびスルーホール部の必要な箇所にレ **ジストバターンを形成して不長部分の痢をエッ** ナングしテンティング広) することにより第1 0凶に示す印約配線板が似られる。このような 回路形成は通常の方法で行なわれる。なお片面 鋼箔ポリイミド名解基板の炭脂パターンし表面 邸配船パターン4)は金が形成されているため エッチングは金パターンで止まり、また金パタ ーンは特徴の中に組め込まれた形で形成される。 (作用)

本発物に於ては其空ブロセス(炭圧下での薄 膜形成法による回路形成)を必要とする工程に ガス放出の間期がある材料を使用することなく

る際、プリプレクやメタルコアを含む核層及の材料を変えることで、低無抵抗化、低熱比 強率化、低誘電率化等の特徴を容易に実現す ることができる。

- (3) 片面網箔耐熱性樹脂多層 遊板をベース系板 の両側に配置して一度に積極すれば、容易に LS 1 チップ両面突接構造を得ることができ
- (4) 表面の金パッド(表面形配砂パターン)が 概め込まれた剤になっているため、曲客の指 板上に突出したパッド倒滑に比べ、熱砂との 接着性に使れ、ワイヤポンディング時の機械 的な力に対して、パッドの浮き、刺れ等の間 類が少ない。
- (5) あらかじめ修設配線を形成した後、校園するので、校園前に校介でき、歩宵が向上する。 4. 簡単の簡単な説明

、科 1 数~第 1 0 数は本発明による配数数の製造工程を示す断面図である。

REST AVAILABLE COPY

特開昭62-230091 (4)

符号の説明

1 保持基核 2 銷屋

3 レジストパターン 4 製菌部配物パターン

5 ポリイミド州 6 パイアホール

7 神 健 配 級 風 8 片面網箔ポリイミド多層画板

9 プリプレク 10 回路地成成分鉚段技順破

11 スルーホール 12 スルーホール的っき箱

代理人升理士 廣 瀬 章 ...



